PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **52137262** A

(43) Date of publication of application: 16 . 11 . 77

(51) Int. CI

H01J 17/48 H01J 11/02

(21) Application number: 51054737

(22) Date of filing: 12 . 05 . 76

(71) Applicant:

FUJITSU LTD

(72) Inventor:

SHINODA TSUTAE YAMASHITA HIDEO ANDO SHIZUHITO **UMEDA SHOZO**

(54) GAS DISCHARGE PANEL

(57) Abstract:

PURPOSE: To lower the operation voltage and ensure COPYRIGHT: (C)1977,JPO&Japio stable operation over a long period of time by forming

the part that is directly in contact with the gas discharge space of hexaboride of alkaline-earth metals and rare earth elements.

19日本国特許庁

公開特許公報

⊕特許出願公開

昭52—137262

Int. Cl².
H 01 J 17/48
H 01 J 11/02

識別記号

❷日本分類 99 G 5 庁内整理番号 7520—54

❸公開 昭和52年(1977)11月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

匈ガス放電パネル

顧 昭51—54737

②出 願 昭51(1976) 5 月12日

@発明者 篠田傅

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

同

创特

山下英男

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

70発 明 者 安藤倭士

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

同 梅田章三

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

⑰出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

四代 理 人 弁理士 玉蟲久五郎 外3名

明 細 書

1 発明の名称 ガス放電パネル

2.特許請求の範囲

基板上に配列した電極を誘電体層で被優してガス放電空間から絶縁したガス放電パネルに於いて。 少なくとも前記ガス放電空間に直接接する前記電 極対応部分を、アルカリ土類金属及び希土類元素 の六硼化物の少なくとも1種で被覆したことを特 後とするガス放電パネル。

3.発明の詳細な説明

本発明はガス放電パネル、特に基板上に配列した電機を誘電体層で被獲してガス放電空間から絶縁したガス放電パネルに関するものである。

ネオン等の放電ガスを封入したガス放電空間に 対面して、低船点ガラス等の誘電体層を被覆した 電極を配置し、対向或は隣接した電極間で放電させ、その放電スポットの組合せにより表示等を行 なわせるガス放電パネルは、ブラズマ・ディスプ レイ・パネルの名称で知られている。

そこで従来は低融点ガラスの勝電体増上に仕事 函数が2~4 eVのMgO, Lo.O. 等の保護層を設け て、誘電体層が直接イオン衝撃されないようにす ると共に、動作電圧の低減を図ることが提案され ている。

本発明は更に動作電圧の低級が可能で、且つその製作が容易なガス放電パネルを提供することを

特問 昭52-137262 (2)

目的とするものである。以下実施例について詳細 に説明する。

第1 図は ガス放電パネルの要部断面図を示し、 1.2 はガラス等の基板、 5,4 は電極、 5,6 は 低 融点ガラス等の誘電体層、 7,8 は保護層、9 はネ オン等の放竜ガスを封入したガス放電空間である。 この保護層 7,8 の表面が直接ガス放電空間に接す るものであるから、この保護層をアルカリ土類金 属及び希土類元素の六碗化物の少なくとも 1 種に より様成するものであり、アルカリ土類金属の一 頽又は複数痛と希土類元素の一種又は複数種との 六硼化物を用いるものである。

例えば CaB。や LaB。 は電子管のカソード材料と して用いられているものであるが、本発明に於い ては、このような二元系六硼化物を単独で用いる のではなく、例えば (Ba, Sr, Co) Bo (Sr, Co) B。の如くアルカり土類金属と希土類元素との六碗 化物を用いるものである。前述の六硼化物は二元 系六網化物よりも更に仕事函数が小さく、例えば 1~2 4√である。このような低仕事函数の材料に

形成するものであり、第2図に示すように、放電 点のみに保護層 7年・8年を形成する場合は、マスク **蒸着又は全面に蒸着した後エッチングする手段を** 採用することができる。

以上説明したように、本発明はガス放電空間に 直接接する部分をアルカリ土類金属及び希土類元 案の六個化物により構成したもので、アルカリ土 類金属の六硼化物や希土類元素の六硼化物の如き 二元系六硼化物単独の場合より仕事函数が小さく、 従つて電子放射係数が大きいことにより動作電圧 の低級が可能となる。又耐イオン衝撃性が大きく、 便度も大きいので、ガス放電パネルを長期間安定 に動作させることができることになる。なお前述 の如く完全な絶縁物ではないので、放電によって 生じた電荷が表面に蓄敬された後、隣接放電点へ の電荷遊入を阻害し得るように、その厚さを薄く するか又は放電点対応に島状に設けることが望ま しいものとなる。

4.図面の簡単な説明

第1四及び第2四は本発明の実施例の要部断面

より保護船 7.8 を構成することにより、放電開始 笔圧及び維持電圧を従来例より更に低減できるこ ・とになる。

しかし、前述の如き多元系の六硼化物は、MgO 等に比較して電気抵抗が低いものであるから、電 帳 3,4 間の放電点の独立性を保持する為に、その 厚さを1 Am 以下に限定する必要がある。又 100 Å 以下の厚さであると、 誘電体層 5.6 をイオン衝 から保護することができないので、保護脂 7.8の 厚さを 100Å~ 1μm の範囲に発定することが望ま しい。

若し保護脂 7,8 の厚さを厚くする必要がある場 合や放電点の完全独立性を保持する必要がある場 合には、第2因に示すように、電振3.4間の放電 点に島状に保護順 74,84 を設けると好趣である。

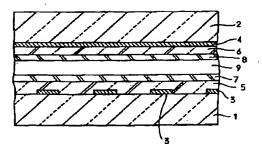
前述の (Ba, Sr, Ca) B。の保護期の形成手段と しては、例えば CoOz, BaCOz, SrCOz, Bを所定の 比率で混合して圧縮成形し、それを真空中で1000 ~ 1500 で程度に加熱焼 成 し、 これを 館子 ピーム 紙 着法等により新電体層 4,5 上に蒸着して保護層を

図である。

1,2 は基板、3,4 は電筒、5,6 は弱電体層。 7.8,75,86 は保護贈、9はガス放電空間である。

> 等胜出缺人 富士选株式会社 代理人弁理士 玉 蟲 久五郎(外3名)

第 1 図



第 2 図

